気になる論文コーナー

単一細胞構造操作のためのラゲールガウスビームを用いた光トラップ

Using Polarization-Shaped Optical Vortex Traps for Single-Cell Nanosurgery

[G. D. M. Jeffries, J. S. Edgar, Y. Zhao, J. P. Shelby, C. Fong and D. T. Chiu: Nano Lett., 7, No. 2 (2007) 415-420]

細胞内部構造(細胞小器官、タンパク質複合体など)は時々刻々細 胞内部を動いているため、その時間、空間に関する情報を得ること は、細胞および細胞内部構造の機能を定量化するうえで重要である. 光トラップ(光ピンセット)を用いると、特定の細胞内部の構造の移 動や隔離が可能であるが、従来の光トラップではビームを集光するた め、捕捉物体である細胞内部構造に損傷を与えることが問題となって いた、本論文では、捕捉物体への損傷を低減するために、ラゲールガ ウスビームを用いた光トラップを提案し、その効果を細胞内部小器官 の捕捉により検証した。波長 1064 nm の Nd: YAG レーザーからの出 力光を計算機支援ホログラム (CGH: computer generated hologram) によりラゲールガウスビームに変換し、対物レンズにより集光した. 偏光を変えることにより集光点での光強度分布、すなわちトラップ力 のポテンシャルを制御し、物体を捕捉した。物体の大きさにより捕捉 される位置が異なることを,実験ならびに計算機シミュレーションに より示した。また、本手法を細胞内部構造の操作に適用し、細胞内小 器官であるミトコンドリアを褪色させることなく、従来手法に比べて

オートマティックデフォーカシングによる距離測定

Depth from Automatic Defocusing

[V. Aslantas and D. T. Pham: Opt. Express, 15, No. 3 (2007) 1011-1023]

距離計測方法にはさまざまな手法があるが、単眼カメラによる受動 的な方法は構成が単純なため、低コスト、小型の測定装置を実現でき る.本論文では、単眼カメラによって撮影されたデフォーカス像を用 いて、距離計測を行う新たな方法を提案している.提案手法では、F ナンバー、物体-レンズ間隔、レンズ-撮像素子間隔などの設定値が異 なる2つの光学系で物体を観測し、2つの像の鮮鋭度(ぼけ具合)が 同様になるまで設定値を調整する.そして、得られた2組の設定値か ら物体までの距離を算出する.F ナンバーと物体-レンズ間隔を設定 値として選択し、200~900 mm の位置にある対象物の距離計測を行 ったところ、平均測定誤差0.15%の結果を得た.点像分布関数を用 いた方法や対象物の焦点像を求める方法など、同様な光学系構成で行 う従来方法と比較して、より信頼性の高い測定が可能であると著者ら は主張している.(図 8、表 1、文献 45)

提案手法を用いることで測定精度と信頼性を高めることができれ

5倍の時間捕捉できることを示した。さらに、リソソームを細胞内部 から細胞外に移動させることにも成功した。(図4、文献 33)

生きた細胞内部の細胞小器官を細胞が生きたままに操作できる手法 は非常に興味深い。細胞内部構造の機能解明のみならず、細胞内小器 官の移植、品種改良などへの応用が期待される。 (渡辺 歴)



ば、単眼カメラ方式による測定装置のさらなる用途展開の幅が広がる ことが期待される. (渡邉由紀夫)



Y-cut MgO ドープ LiNbO3 を用いた二次元導波路型擬似位相整合第二高調波発生デバイス

Planner-Waveguide Quasi-Phase-Matched Second-Harmonic-Generation Device in Y-cut MgO-doped LiNbO₃ [K. Sakai, Y. Koyata and Y. Hirano: Opt. Lett., **31**, No. 21 (2006) 3134–3136]

ワットオーダーの可視光レーザー光源が、プリンター、ディスプレ イや材料プロセス用のデバイスとして広く要求されている。緑色や青 色の高出力半導体レーザー(LD)が実用化されるまで、非線形光学を 利用した赤外 LD の第二高調波発生(SHG)が有望である。著者らは、 MgO ドープ LiNbO₃(LN)の二次元導波路内に大面積の周期反転分 極領域を作製し、室温において1Wオーダーの緑色光出力、26~49% の変換効率を得ることに成功した。5 mol%の MgO をドープした Y-Cut LN 基板に対して電圧印加により幅 150 μ mの周期分極反転領域 を作製、LN 基板に対するクラッド層として SiO₂ を真空蒸着により 挟み込み、二次元導波路構造を形成した。Nd:YAG レーザー(波長 1064 nm)を基本波として使用し、長さ7 mmのデバイスで1.08 W、 長さ 18 mmのデバイスで変換効率 49%の第二高調波を得た。(図 4、 文献 18)

コンパクトな可視光高出力コヒーレント光源として今後の展開が興 味深い.本論文では基本波光源として固体レーザーを使用している が、LDと組み合わせた集積化デバイスが期待される。(白附 晶英)



光科学及び光技術調査委員会

InAs 量子ドット活性層を用いた端面出射フォトニック結晶ダブルヘテロ構造ナノ共振器レーザー

Edge-Emitting Photonic Crystal Double-Heterostructure Nanocavity Lasers with InAs Quantum Dot Active Material [T. Yang, A. Mock, J. D. O'Brien, S. Lipson and D. G. Deppe: Opt. Lett., **32**, No. 9 (2007) 1153–1155]

フォトニック結晶構造を基本としたナノ共振器や導波路は,高密度 光集積回路のための有望な構成要素と考えられている.しかし,これ まで報告されてきたフォトニック結晶ナノ共振器レーザーはすべて表 面出射型であり,他の素子とのモノリシック集積化に適していない. 本論文では小さいモードサイズ,高いQ値,容易なモノリシック集 積化,高い収集効率など多くの利点を有する端面出射型のフォトニッ ク結晶ナノ共振器レーザーを初めて提案・実現し,集積されたフォト ニック結晶導波路へのバットカップリングも行っている.レーザー共 振器はフォトニック結晶ダブルヘテロ構造で形成され,1本の線欠陥 を有する三角格子フォトニック結晶導波路からなる.デバイスは,5 層のInAs量子ドットを活性層とするGaAs薄膜を用いて作製され た.励起光(波長850 nmの半導体レーザー)を共振器位置に正確に パルス照射したとき,波長1330 nmで発振した.またフォトニック 結晶レーザーからの導波光が,集積したフォトニック結晶導波路に結 合していることを確認した.(図4,文献12) 本論文ではモノリシック光集積回路の光源として応用可能な端面出 射型のフォトニック結晶ナノ共振器レーザーを初めて実現した.高密 度光集積回路への発展を期待したい. (上向井正裕)



三次元光学血管造影法

Three Dimensional Optical Angiography

[R. K. Wang, S. L. Jacques, Z. Ma, S. Hurst, S. R. Hanson and A. Gruber: Opt. Exp., 15, No. 7 (2007) 4083-4097]

腫瘍検出や認知症解明のために、生体中の毛細血管の流れの定量化 および可視化を行う研究が進んでいる。たとえば DOCT (Doppler optical coherence tomography)は、測定対象を破壊することなく 測定対象の中で動いている物体の断層画像を得られるため、有用な技 術である.これまでに、この DOCT とリアルタイム観測を可能とした FDOCT (frequency domain optical coherence tomography) を組 み合わせた手法が開発されている。しかし DOCT はドップラー効果 による位相シフトを検出するため、位相区間 $(-\pi, \pi)$ を超える移動 量を検出できないという問題があった。著者らは、同じく FDOCT をベースとした光学血管造影法 (OAG: optical angiography) を提 案した. OAG は FDOCT で得られた信号をヒルベルト変換により解 析信号へと変換することで, OCT 信号とドップラー信号を分離する. 位相シフトでなく周波数シフトに基づいているため, OAG は従来手 法では検出できない大きな移動も検出できる。さらに, OAG は大量 のデータを参照して血流の位置を決定するため、測定時の雑音の影響 を受けにくい。この雑音に対するロバスト性のため, OAG は精度の 高いクリアな血流画像を生成することができる.著者らは,実際にマ

ウスの大脳皮質中にある毛細血管の血流を三次元モデルとしてリアル タイムに表示した。この実験で、マウスの大脳を破壊することなく毛 細血管の血流を高解像度で検出している。(図6,文献41)

生体内の血流がほとんど雑音のない状態で観察できることは、病気 の早期発見につながる。原理的に応用分野も広いので、さらなる発展 を期待する。 (山下 敏行)



レーザー干渉リソグラフィーによる超解像ナノパターニング用マイクロレンズアレイの作製

Microlens Array Fabrication by Laser Interference Lithography for Super-Resolution Surface Nanopatterning [C. S. Lim, M. H. Hong, Y. Lin, Q. Xie, B. S. Luk'yanchuk, A. Senthil Kumar and M. Rahman: Appl. Phys. Lett., **89**, No. 19 (2006) 191125]

現在、回折限界を超えるべく、電子線リソグラフィー法や近接場光 リソグラフィー法などのさまざまなリソグラフィー法が開発されてい る.しかし、そのいずれの手法においても、高コスト、低スループッ トといった課題を抱えている。本論文では、超解像を低コスト・高ス ループットで実現するマイクロレンズアレイ (MLA: microlens array) を用いたリソグラフィー法を提案している。著者らは、レーザー干渉 リソグラフィー法、リフロー法、RIE 法を用いて、直径 1 μ m、高さ 330 nm、ピッチ 2 μ m、NA 0.47 の MLA を石英基板上に作製した。そし て、作製した MLA と KrF エキシマレーザーを用いて、Si 基板上のフ ォトレジストにホール形状を作製し、その形状を AFM (atomic force microscope)を用いて測定した。その結果、提案手法によって、径 78 nm、深さ 13 nm、ピッチ 2 μ m となる高解像度なホールの作製に 成功した。また、本手法では、このホール形状を 5 nm 角サイズに 約 625 万個まで作製できるとしている。(図 5、文献 18) MLA と汎用性の高い KrF レーザーを組み合わせるシンプルな系 によって高解像度を実現している。今後は、さらなる高解像度化と形 状制御性の向上に期待したい。 (植木 真治)

